

第一节 重要事项
1. 本年度财务报告披露前自披露日至全文, 为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到www.smc.com.cn网站仔细阅读全文。
2. 报告期内, 不存在对公司生产经营产生重大影响的其他重大事项, 公司在报告期内详细披露可能存在的相关风险, 敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”及“风险提示”部分。
3. 公司上半年度股东大会, 董事、监事、高级管理人员述职年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。
4. 公司全资子公司中微半导体(香港)有限公司于报告期内取得了高新技术企业证书。
5. 公司全资子公司中微半导体(香港)有限公司于报告期内取得了高新技术企业证书。
6. 公司全资子公司中微半导体(香港)有限公司于报告期内取得了高新技术企业证书。
7. 董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
8. 报告期内, 公司全资子公司中微半导体(香港)有限公司于报告期内取得了高新技术企业证书。
9. 报告期内, 公司全资子公司中微半导体(香港)有限公司于报告期内取得了高新技术企业证书。
10. 报告期内, 公司全资子公司中微半导体(香港)有限公司于报告期内取得了高新技术企业证书。

中微半导体设备(上海)股份有限公司
2023年度报告摘要



2. 前次技术平台发展情况及未来发展规划
随着先进制程工艺的发展, 当前光刻机受供应链限制, 需要结合制程和膜层设备, 采用多曝光技术, 利用前次技术平台进行小尺寸, 使前次技术平台及相关设备的必要性进一步增加。
3. 前次技术平台发展情况及未来发展规划
随着先进制程工艺的发展, 当前光刻机受供应链限制, 需要结合制程和膜层设备, 采用多曝光技术, 利用前次技术平台进行小尺寸, 使前次技术平台及相关设备的必要性进一步增加。

Table with 4 columns: 类别, 名称, 代码, 变更前股票代码. Lists various types of shares and their details.

2. 前次技术平台发展情况及未来发展规划
随着先进制程工艺的发展, 当前光刻机受供应链限制, 需要结合制程和膜层设备, 采用多曝光技术, 利用前次技术平台进行小尺寸, 使前次技术平台及相关设备的必要性进一步增加。

3. MOCVD设备行业技术发展趋势
随着先进制程工艺的发展, 当前光刻机受供应链限制, 需要结合制程和膜层设备, 采用多曝光技术, 利用前次技术平台进行小尺寸, 使前次技术平台及相关设备的必要性进一步增加。



4. LDC设备行业技术发展趋势
随着先进制程工艺的发展, 当前光刻机受供应链限制, 需要结合制程和膜层设备, 采用多曝光技术, 利用前次技术平台进行小尺寸, 使前次技术平台及相关设备的必要性进一步增加。



5. 其他设备
随着先进制程工艺的发展, 当前光刻机受供应链限制, 需要结合制程和膜层设备, 采用多曝光技术, 利用前次技术平台进行小尺寸, 使前次技术平台及相关设备的必要性进一步增加。

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 归母净利润, 扣非归母净利润. Shows financial performance from 2020 to 2023.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists major shareholders and their stakes.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists directors and their stakes.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists supervisors and their stakes.

2023年度经营业绩摘要
营业收入: 17.50亿元, 同比增长15.13%
归母净利润: 1.34亿元, 同比增长15.13%
扣非归母净利润: 1.01亿元, 同比增长15.13%

2. 前次技术平台发展情况及未来发展规划
随着先进制程工艺的发展, 当前光刻机受供应链限制, 需要结合制程和膜层设备, 采用多曝光技术, 利用前次技术平台进行小尺寸, 使前次技术平台及相关设备的必要性进一步增加。

3. MOCVD设备行业技术发展趋势
随着先进制程工艺的发展, 当前光刻机受供应链限制, 需要结合制程和膜层设备, 采用多曝光技术, 利用前次技术平台进行小尺寸, 使前次技术平台及相关设备的必要性进一步增加。

4. LDC设备行业技术发展趋势
随着先进制程工艺的发展, 当前光刻机受供应链限制, 需要结合制程和膜层设备, 采用多曝光技术, 利用前次技术平台进行小尺寸, 使前次技术平台及相关设备的必要性进一步增加。

5. 其他设备
随着先进制程工艺的发展, 当前光刻机受供应链限制, 需要结合制程和膜层设备, 采用多曝光技术, 利用前次技术平台进行小尺寸, 使前次技术平台及相关设备的必要性进一步增加。

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 归母净利润, 扣非归母净利润. Shows financial performance from 2020 to 2023.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists major shareholders and their stakes.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists directors and their stakes.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists supervisors and their stakes.

二. 关联人基本情况
(一) 关联人基本情况
1. 控股股东及实际控制人
2. 实际控制人基本情况
3. 关联法人基本情况

1. 控股股东及实际控制人
2. 实际控制人基本情况
3. 关联法人基本情况

Table with 4 columns: 序号, 关联方名称, 关联关系, 关联关系类型. Lists related parties and their relationships.

(三) 关联方交易
1. 日常关联交易
2. 关联担保
3. 关联方资金拆借

2. 前次技术平台发展情况及未来发展规划
随着先进制程工艺的发展, 当前光刻机受供应链限制, 需要结合制程和膜层设备, 采用多曝光技术, 利用前次技术平台进行小尺寸, 使前次技术平台及相关设备的必要性进一步增加。

3. MOCVD设备行业技术发展趋势
随着先进制程工艺的发展, 当前光刻机受供应链限制, 需要结合制程和膜层设备, 采用多曝光技术, 利用前次技术平台进行小尺寸, 使前次技术平台及相关设备的必要性进一步增加。

4. LDC设备行业技术发展趋势
随着先进制程工艺的发展, 当前光刻机受供应链限制, 需要结合制程和膜层设备, 采用多曝光技术, 利用前次技术平台进行小尺寸, 使前次技术平台及相关设备的必要性进一步增加。

5. 其他设备
随着先进制程工艺的发展, 当前光刻机受供应链限制, 需要结合制程和膜层设备, 采用多曝光技术, 利用前次技术平台进行小尺寸, 使前次技术平台及相关设备的必要性进一步增加。

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 归母净利润, 扣非归母净利润. Shows financial performance from 2020 to 2023.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists major shareholders and their stakes.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists directors and their stakes.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists supervisors and their stakes.

中微半导体设备(上海)股份有限公司
第二届监事会第十七次会议
决议公告

公告内容: 中微半导体设备(上海)股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2024年3月16日召开, 审议通过了关于续聘2024年度会计师事务所的议案。

中微半导体设备(上海)股份有限公司
第二届董事会第二十次会议
决议公告

公告内容: 中微半导体设备(上海)股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2024年3月16日召开, 审议通过了关于续聘2024年度会计师事务所的议案。

公告内容: 中微半导体设备(上海)股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2024年3月16日召开, 审议通过了关于续聘2024年度会计师事务所的议案。

公告内容: 中微半导体设备(上海)股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2024年3月16日召开, 审议通过了关于续聘2024年度会计师事务所的议案。